

量统 2016-2017 郭永期末

Deschain

2022 年 4 月 27 日

注：以上题目除特别指出外，温度为 300K。

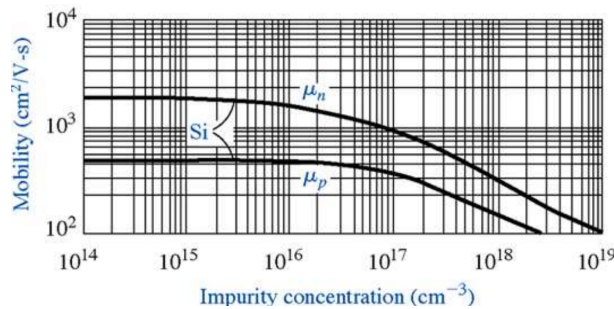
1 一、常用常数

玻尔兹曼常数 $k_B = 1.38 \times 10^{-23} J/K$ ；普朗克常数 $\hbar = 2.05 \times 10^{-34}$ ；自由电子质量 $m_0 = 0.91 \times 10^{-30}$ ；真空介电常数 $\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-14} F/cm$ ；基本电荷电量 $q = 1.6 \times 10^{-19}$

二、材料参数

Si 材料：

带隙宽度 $E_g = 1.12 eV$ ，本征载流子浓度 $n_i = 1.5 \times 10^{10}$



一、填空题

- 由完全相同的一种原子构成的格子，格子中只有一个原子，称为_____。满足 $\vec{a}_i \cdot \vec{b}_j = 2\pi\delta_{ij} = \begin{cases} 2\pi & (i=j) \\ 0 & (i \neq j) \end{cases}$ 关系的 $\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3$ 为基矢，由 $\vec{G}_h = h_1\vec{b}_1 + h_2\vec{b}_2 + h_3\vec{b}_3$ 构成的格子，称作_____。由若干个布拉菲格子相套而成的格子，叫做_____。其原胞中有_____以上的原子。
- 对于固体的能带，简约波矢 k 的取值范围要求在_____区域内，其取值总数等于_____的总数。
- 对于金属的能带，除填满电子的一系列能带后，还有部分被填充的能带，后者称为_____；对于半导体材料的能带，最高填充的能带称为_____，其上最低的空带称为_____。
- 如果一些能量区域中，波动方程不存在具有布洛赫函数形式的解，这些能量区域称为_____；能带的表示有_____、_____、_____三种图景。
- 电子在三维周期性晶格中波函数的方程的解具有_____的形式，式中_____在晶格平移下保持不变（具有平移对称）。
- 对于 4 族元素 Si，5 族元素 P 作为杂质，1 个 P 原子将可提供 1 个_____，属于_____主杂质，3 族

元素 B 作为杂质，1 个 B 原子将提供 1 个_____，属于_____ 主杂质。

7. 能带顶部电子的有效质量为_____（填写正，或负）；能带底部电子的有效质量为_____（填写正，或负）。

8. 温度升高，金属的导电率_____，半导体的导电率_____。对于金属，温度越高，金属中的晶格振动对电子的散射作用_____，而在半导体中则是有更多的电子从_____ 激发到_____ 中。

二、简述题

1. 根据能带理论简述金属、半导体和绝缘体的导电性；并解释为什么半导体掺杂可以提高其导电能力？
2. 简述如何利用近自由电子近似模型得到能带图。

三、计算题

1. 一价金属具有体心立方结构，晶格常数 a 为 \AA ，试求费米面的半径和费米能量。
2. 有一补偿型非本征硅半导体，施主和受主杂质浓度均为 $2.5 \times 10^{17} \text{cm}^{-3}$ ，试计算该材料的电导率。

一、填空题答案

1. ①布拉菲格子 ②倒格子 ③复式格子 ④两个
2. ①第一布里渊区 ②原胞
3. ①导带 ②价带 ③导带
4. ①禁带 ②简约布里渊区图景 ③周期布里渊区图景 ④扩展布里渊区图景
5. ① $\psi_{\vec{k}}(\vec{r} + \vec{R}_n) = e^{i\vec{k} \cdot \vec{R}_n} u_{\vec{k}}(\vec{r})$ ② $u_{\vec{k}}(\vec{r})$
6. ①电子 ②施 ③空穴 ④受
7. ①负 ②正
8. ①减小 ②增大 ③越大 ④导带 ⑤价带

二、简述题答案

1. ①金属：价带完全填充，导带部分填充，导带中的电子导电。
②绝缘体：价带完全填充，导带是空带，都不能导电。带隙宽，价带中的电子很难被激发到导带上。
③半导体：价带完全填充，导带是空带，但是带隙较窄。室温下，价带的一部分电子可以热激发到导带上，导带和价带都变成部分填充，可以导电。
④掺杂：杂质分为施主和受主。施主能级位于带隙中接近导带的位置，其电子在室温下可以被激发到导带中；受主能级位于带隙中接近价带的位置，价带电子在室温下可以被激发到受主能级上。因此，杂质可以改善半导体的导电性能。
2. 使用自由电子的波函数和周期势场的平均值 \bar{V} 作为零级近似，周期势场的起伏量 $\Delta V = V - \bar{V}$ 作为微扰。在布里渊区边界，能级是简并的，使用简并微扰处理，能级劈裂成两个，即能带之间的带隙。

三、计算题

1. 设近自由电子浓度为 n ，费米球半径为 k_F ，费米能量为 E_F ，则

$$n = \frac{2}{a^3} = \frac{2}{(3 \times 10^{-10})^3} = 7.4 \times 10^{28} m^{-3}$$

$$k_F = (3\pi n)^{\frac{1}{3}} = 1.3 \times 10^{10} m^{-1}$$

$$E_F = \frac{\hbar^2 k_F^2}{2m_0} = 1.02 \times 10^{-18} J = 6.4 eV$$

2. 对于完全补偿半导体，载流子浓度为本征载流子浓度，电子和空穴浓度相同， $n = 5 \times 10^{17} cm^{-3}$ ，杂质总浓度为 $5 \times 10^{17} cm^{-3}$ 。电子迁移率为 $400 cm^2/v \cdot s$ ，空穴迁移率为 $190 cm^2/v \cdot s$ 。 $\mu_n = 400 cm^2/v \cdot cm^{-1}/s$ ， $\mu_p = 178 cm^2/v \cdot cm^{-1}/s$ ， $n_i = 1.5 \times 10^{10} cm^{-3}$ 。电导率为 $\sigma = en_i(\mu_n + \mu_p) = 1.4 \times 10^{-6} (\Omega cm)$